

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年7月12日(2012.7.12)

【公開番号】特開2006-156915(P2006-156915A)

【公開日】平成18年6月15日(2006.6.15)

【年通号数】公開・登録公報2006-023

【出願番号】特願2004-362776(P2004-362776)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/268 (2006.01)

H 0 1 L 21/683 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/268 G

H 0 1 L 21/268 J

H 0 1 L 21/268 T

H 0 1 L 21/68 N

H 0 1 L 21/68 P

【誤訳訂正書】

【提出日】平成24年5月18日(2012.5.18)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0097

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0097】

LTPレーザービーム818がウェハの表面312に入射すると、電源180からヒーターモジュール150に供給される電力850をそれに比例して減少させる。一定のバックグラウンド温度TCの電気的な制御を維持するためには、絶縁体層100を介した冷却板20への定常状態の熱損失は、放射及び対流による損失が差し引かれたLTPレーザービームからの最大供給エネルギーよりも大きくなければならない。